### 明 細 書

選択的なアミノ置換基導入法

#### 技術分野

[0001] 本発明は、優れた医薬、農薬、動物用薬等として期待されるキノロンカルボン酸系合成抗菌剤の製造法、および新規なその製造中間体に関する。 背景技術

[0002] キノロンカルボン酸誘導体は合成抗菌剤として医療に汎用されているが、MRSA に代表される耐性菌が出現し、治療上の大きな障害になっている。下記式(1'):

[0003] [化1]

[0004] で表されるキノロンカルボン酸誘導体は、MRSAに対して優れた効果を示すばかりでなく、耐性グラム陽性菌にも抗菌活性を示し、各種耐性菌の問題を解決できる化合物である。そして、この化合物を得る製法としては、次の反応式で示される製法が知られている(例えば、特許文献1参照)。

## [0005] [化2]

$$F = \begin{pmatrix} CO_2H \\ F \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} CO_2E_1 \\ F \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} CO_2E_$$

特許文献1:国際公開WO 02/040478号公報

### 発明の開示

# 発明が解決しようとする課題

[0006] 従来、ジフルオロ安息香酸類に対し位置選択的にアミノ基を導入する技術がなく、 従ってキノロン母核を製造した後、キノロン母核の7位へアミノ基を導入する反応が実施されていた。しかし、従来法では母核製造に高額な(1R, 2S)-2-フルオロシクロプロピルアミン・トシル酸塩を工程の初期段階において使用するため、製造コストが極めて高額になるという問題があった。

従って、本発明の目的は、ジフルオロ安息香酸類に対し位置選択的にアミノ基を導入する技術を開発し、新しいキノロン製造方法およびその製造中間体を提供することにある。

# 課題を解決するための手段

[0007] 本発明者は種々検討した結果、2,4-ジフルオロ-3-アルコキシ安息香酸エステルにアミノ置換基、特に環状アミノ置換基、を導入する反応は、反応溶媒を選択することにより位置選択的な制御が可能であることを見出した。キノロン化合物を製造する

ために必要な4位にアミノ置換基を導入した化合物、例えば下記式(3)の化合物、の製造には、反応溶媒としてジメチルスルホキシドの使用が最も効果的であり、4位アミノ置換基が導入された化合物を選択的に製造して、これを鍵中間体に用いる事で、新規なキノロン製法を完成させた。本発明の製造工程の例を以下の反応式で示す。

### [0008] [化3]

$$F = \begin{pmatrix} CO_2H & SOCl_2 \\ FOR^1 & F \end{pmatrix} \begin{pmatrix} CO_2R \\ F \end{pmatrix} \begin{pmatrix} CO_2R \\ F \end{pmatrix} \begin{pmatrix} CO_2R \\ CO_2H \\ CO_2R^2 \\ ANH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} CO_1R \\ CO_2R^2 \\ ANH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} CO_1R \\ CO_2R^2 \\ ANH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} CO_2R^2 \\ F \end{pmatrix} \begin{pmatrix} CO_2R$$

[0009] (式中、R、R¹及びR²はそれぞれ独立して低級アルキル基を示し、Aはアミノ基の保護基を示す)。

[0010] 即ち、本発明によって、下記式(6):

[0011] [化4]

[0012] (式中、R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>はそれぞれ独立して低級アルキル基を示し、Aはアミノ基の保護基を示す)で表される化合物を含水溶媒中、塩基で処理することを特徴とする、式(1): [0013] [化5]

$$\begin{array}{c} O \\ CO_2H \\ OR^1 \\ \end{array}$$

[0014] (式中、R<sup>1</sup>及びAは前記の通りである)で表される化合物の製造方法が提供される。

[0015] 前記式(6)で表される化合物は、式(5):

[0016] [化6]

[0017] (式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>及びAは前記の通りである)で表される化合物とオルトエステルを反応させた後、(1R, 2S)-2-フルオロシクロプロピルアミン又はその塩と反応させて製造することができる。

[0018] 前記式(5)で表される化合物は、式(4):

[0019] [化7]

$$\begin{array}{cccc}
& & & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& &$$

[0020] (式中、R<sup>1</sup>及びAは前記の通りである)で表される化合物をハロゲン化剤で酸ハライド に変換するか又はカルボニルジイミダゾール縮合剤でアシルイミダゾールに変換後、マロン酸モノ低級アルキルエステルのマグネシウム塩と反応させるか、又は塩基の存在下にマロン酸モノ低級アルキルエステルと反応させて製造することができる。

[0021] 前記式(4)で表される化合物は、式(3):

[0022] [化8]

$$ANH \longrightarrow N \longrightarrow F$$
 (3)

[0023] (Rは低級アルキル基を示し、R<sup>1</sup>及びAは前記の通りである)で表される化合物を加水分解して製造することができる。

[0024] 前記式(3)で表される化合物は、式(2):

[0025] [化9]

$$F = \bigcap_{i=1}^{CO_2R} F$$
 (2)

[0026] (式中、R及びR<sup>1</sup>は前記の通りである)で表される化合物を、式(2)の化合物が溶解する溶媒中で、下記式:

[0027] [化10]

[0028] (式中、Aは前記の通りである)で表される(3R)-3-(1-アミノシクロプロピル)-ピロリジンと反応させて製造することができる。

[0029] 前記式(2)で表される化合物は、2,4-ジフルオロ-3-アルコキシ安息香酸を塩化 チオニル、オギザリルクロリドのようなハロゲン化剤を用いて酸ハライド、特に酸塩化 物、に変換した後、アルキルアルコールを添加することによって製造し得る。この他、 通常行われるアルコール中において酸触媒を使用した方法によっても得ることができ る。

### 発明の効果

- [0030] 本発明の製法によると、ジフルオロ安息香酸類に対し位置選択的にアミノ基を導入するので、母核製造に高額な(1R, 2S)-2-フルオロシクロプロピルアミン・トシル酸塩を工程の初期段階において使用する必要がないため、製造コストが低減される。発明の実施の形態
- [0031] 式(1)〜(6)中のR¹としては、例えばメチル、エチル、nープロピル、イソプロピルのような炭素数1乃至3個を有する直鎖状若しくは分枝鎖状の低級アルキル基が好ましく、特に好ましいのはメチル基である。
- [0032] 式(5)及び(6)中のR<sup>2</sup>としては、例えばメチル、エチル、nープロピル、イソプロピル、イソペンチル、ネオペンチルのような炭素数1乃至6個を有する直鎖状若しくは分枝鎖状の低級アルキル基が好ましく、更に好ましいのはメチル基又はエチル基、特にエチル基である。
- [0033] 式(2)及び(3)中のRとしては、例えばメチル、エチル、nープロピル、イソプロピル、イソペンチル、ネオペンチルのような炭素数1乃至6個を有する直鎖状若しくは分枝鎖状の低級アルキル基が好ましく、更に好ましいのはメチル基又はエチル基である。
- [0034] 式(1)、(3)、(4)、(5)及び(6)中のAで表されるアミノ基の保護基としては、アルコキシカルボニル基、アラルキルオキシカルボニル基、アシル基、アラルキル基、アルキル基、置換シリル基等が挙げられる。好ましいアミノ基の保護基としては、炭素数2~5のアルコキシカルボニル基、或はアラルキルオキシカルボニル基が挙げられ、特に好ましいのは第三級ブトキシカルボニル(Boc)基、ベンジルオキシカルボニル(Cbz)基である。
- [0035] 式(6)の化合物は新規化合物である。式(6)における特に好適な化合物としては、 $R^1$ がメチル基、 $R^2$ がエチル基、そしてAが第三級ブトキシカルボニル基を示す化合

物が挙げられる。

- [0036] 式(5)の化合物は新規化合物である。式(5)における特に好適な化合物としては、 $R^1$ がメチル基、 $R^2$ がエチル基、そしてAが第三級ブトキシカルボニル基を示す化合物が挙げられる。
- [0037] 式(4)の化合物は新規化合物である。式(4)における特に好適な化合物としては、R<sup>1</sup>がメチル基、そしてAが第三級ブトキシカルボニル基を示す化合物が挙げられる。
- [0038] 式(3)の化合物は新規化合物である。式(3)における特に好適な化合物としては、R<sup>1</sup>がメチル基、Rがメチル又はエチル基、そしてAが第三級ブトキシカルボニル基を示す化合物を挙げることができる。
- [0039] 置換安息香酸から、キノロンカルボン酸系抗菌剤の前駆物質である式(1)の化合物を得るまでの反応工程を以下に詳述する。

## [0040] 置換安息香酸→化合物(2)

化合物(2)を製造するには、2,4ージフルオロー3ーアルコキシ安息香酸を、塩化チオニル、オギザリルクロリドのようなハロゲン化剤を用いて酸ハロゲン化物、特に酸塩化物、に変換した後、アルキルアルコール(ROH)を添加すればよい。酸ハライドに変換する溶媒としては、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジオキサン、ジメトキシエタン等のエーテル系化合物、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族化合物、塩化メチレン、クロロホルム等の塩素系化合物、酢酸メチル、酢酸エチル等のエステル化合物、又はアセトニトリル等のニトリル化合物が使用できる。反応温度は一30~170℃、好ましくは0~110℃の範囲である。添加するアルキルアルコールは一級、又は二級アルコールが使用でき、特にエタノールが好ましい。反応終了後、生成物を得る方法としては、反応混合物を濃縮後、又は濃縮せずに水に加え、生成した塩を除いた後、非水溶性有機溶媒で抽出するという一般的方法を適用することができる。抽出液から溶媒を除くことにより、目的物は高い純度で得られるが、さらに精製する場合には、カラムクロマトグラフィーにより純品として単離できる。化合物(2)の他の製造法としては、通常実施される、アルコール中で酸触媒存在下での方法を挙げることができる。

# [0041] 化合物(2)→化合物(3)

化合物(3)を製造するには、化合物(2)に対し、アミノ基が保護された(3R)-3-(1-アミノシクロプロピル)ーピロリジンを好ましくは1-2倍モル用いて、特に約1:1の化学量論量(モル比)で反応させればよい。このピロリジン化合物の反応は、カルボキシル基のオルト位(2位)またはパラ位(4位)で置換反応が起きるが、驚くべきことに、使用する溶媒によって上記のピロリジン化合物の反応する部位が異なり、溶媒の使い分けによって反応部位の異なる化合物を選択的に得ることができることを本発明者は見出したのである。

この置換反応に使用できる溶媒としては、例えばテトラヒドロフラン、ジェチルエーテル、ジオキサン、ジメトキシエタン等のエーテル系化合物、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族化合物、塩化メチレン、クロロホルム等の塩素系化合物、酢酸メチル、酢酸エチル等のエステル化合物、アセトニトリル等のニトリル化合物、N, Nージメチルアセトホルムアミド、ジメチルスルホキシド、イオン性液体等の、式(2)の化合物が溶解する溶媒を挙げることができる。本工程においては使用する溶媒の極性が重要であり、4位置換体である化合物(3)をより効率的に得るためには、ジメチルスルホキシド、N, Nージメチルホルムアミド、イオン性液体等の高極性溶媒が好ましいことが明らかとなった。これらの高極性溶媒のうち特に好ましいのはジメチルスルホキシドである

反応温度は0~170℃でよいが、好ましくは0~100℃の範囲である。

この反応は塩基の存在下で実施するのが好ましく、添加する塩基は有機又は無機のいずれでもよいが、好ましくは三級アミンである。このアミンは芳香族であっても非芳香族であってもいずれでもよいが、トリアルキルアミンが好適であり、トリエチルアミンを使用すればよい。塩基は式(2)の化合物に対して1~5当量、好ましくは1~2当量用いるのがよい。

反応終了後、生成物を得る方法としては、反応混合物を濃縮後、又は濃縮せずに 水に加え生成した無機塩を除去し、非水溶性有機溶媒にて抽出するとの一般的方 法を適用することができる。抽出液から溶媒を除去することにより目的物は高い純度 で得られるが、さらに精製する場合には、カラムクロマトグラフィーや再結晶などの方 法によって純品として単離することができる。 本願発明者の見出したこの選択的なアミノ置換基導入反応は、公知のキノロン化合物でのアミノ置換基の構築(導入)に使用される環状アミン化合物であれば同様にして選択的反応が進行すると考える。このような環状アミン化合物としては、例えば5員環や6員環の環状アミノ化合物や、双環性の環状アミノ化合物を挙げることができる。具体的には、ピロリジン、3ーアミノピロリジン、2ーメチルー4ーアミノピロリジン、3ーアミノー4ーメチルピロリジン、7ーアミノー5ーアザスピロ[2.4]へプタン、1ーアミノー5ーアザスピロ[2.4]へプタン、1ーアミノー5ーアザスピロ[2.4]へプタン、1ーアミノー5ーアザスピロ[2.4]へプタン、3ーとドロキシピロリジン、ピペラジン、3ーメチルピペラジン、4ーメチルピペラジン、3、5ージメチルピペラジン、リジン、2、8ージアザビシクロ[4.3.0]ノナン、2ーオキサー5、8ーアザビシクロ[4.3.0]ノナン等であり、これらは光学活性体であってもよい。また、環上にさらに置換基としてアミノ基やヒドロキシル基を有する場合、これらは保護されたアミノ基、保護された水酸基となっていてもよい。

## [0042] <u>化合物(3)→化合物(4)</u>

化合物(3)から化合物(4)を製造するには、化合物(3)のエステルを加水分解すればよい。このエステルの加水分解は通常使用される条件下で実施すればよいが、アミノ基の保護基が脱離しない条件であれば特に制限はない。本工程の加水分解は、塩基条件下で実施するのが好ましい。使用される塩基としては無機塩基が好ましく、水酸化ナトリウムあるいは水酸化カリウム等を挙げることができる。塩基は、式(3)の化合物に対して1~50当量、好ましくは1~20当量用いるのがよい。反応は、室温~300℃の範囲で実施すればよいが、好ましくは室温~100℃程度である。反応時間は反応温度によっても異なるが、1~48時間程度でよく、通常は1~24時間で完了する。反応終了後は反応液を酸性化し、非水溶性有機溶媒で抽出するあるいは固体を分離するなどの方法によって化合物(4)を得ることができる。酸性化のために使用する酸としては、アミノ基の保護基が脱離しないものであれば特に制限はないが、クエン酸が好ましい。

# [0043] 化合物(4)→化合物(5)

化合物(5)を製造するには、化合物(4)を塩化チオニルなどのハロゲン化剤と、好ましくは約1:1の化学量論量(モル比)で反応させて酸ハロゲン化物、特に酸塩化物

に変換するか、又は1,1'ーカルボニルジイミダゾールのような縮合剤を、好ましくは 化合物(4)1モルに対して1〜2モル添加してアシルイミダゾールに変換後、マロン酸 モノ低級アルキルエステルのマグネシウム塩を好ましくは化合物(4)1モルに対して1 ~3モル添加して反応させて得る方法を挙げることができる。これ以外の方法として、 特開平1-100166に記載されているように、マグネシウム塩の代わりに塩基、例えば アルキルリチウム或は水素化ナトリウムの存在下にマロン酸モノ低級アルキルエステ ルを反応させる方法もある。ここで低級アルキルとは、炭素数1~6、好ましくは1~3 のアルキルを云う。これらの反応において用いる溶媒はテトラヒドロフラン、ジェチル エーテル、ジオキサン、ジメトキシエタン等のエーテル系化合物、ベンゼン、トルエン 、キシレン等の芳香族化合物、塩化メチレン、クロロホルム等の塩素系化合物、酢酸 メチル、酢酸エチル等のエステル化合物、アセトニトリル等のニトリル化合物、N, N-ジメチルアセトホルムアミド、ジメチルスルホキシド、又はイオン性液体が使用できるが 、特にエーテル系化合物が好ましい。反応温度は0~170℃、好ましくは室温である 。反応終了後、生成物を得る方法としては、反応混合物を濃縮後、又は濃縮せずに 水に加え、非水溶性有機溶媒で抽出するという一般的方法を適用することができる。 抽出液から溶媒を除くことにより目的物は高い純度で得られるが、さらに精製する場 合には、カラムクロマトグラフィーにより純品として単離できる。

# [0044] 化合物(5)→化合物(6)

化合物(6)は、化合物(5)に無水酢酸中でオルトギ酸メチルまたはオルトギ酸エチルなどのオルトエステル類を反応させた後、反応液を濃縮した後、残留物を溶媒に溶かし、(1R, 2S)-2-フルオロシクロプロピルアミン又はその塩、特にトシル酸塩、を作用させることにより得ることができる。使用する(1R, 2S)-2-フルオロシクロプロピルアミン又はその塩の量は、化合物(5)1モルに対して1-1.5モル、特に1:1の化学量論量(モル比)であるのが好ましい。このとき使用できる溶媒は反応を阻害するものでなければいずれの溶媒でもよい。反応温度は0-170℃、好ましくは室温である。反応終了後、生成物を得る方法としては、反応混合物を濃縮後、又は濃縮せずに水に加え、非水溶性有機溶媒で抽出するという一般的方法を適用することができる。抽出液から溶媒を除くことにより目的物は高い純度で得られるが、さらに精製す

る場合には、カラムクロマトグラフィーにより純品として単離できる。

## [0045] <u>化合物(6)→化合物(1)</u>

化合物(1)を得るには、水に混和する溶媒に化合物(6)を溶かし、水の存在下、塩 基で処理すればよい。この条件下においては、キノリン環への閉環反応とエステルの 加水分解反応とが進行し、化合物(1)を得ることができる。水に混和する溶媒として は反応を阻害しないものであれば特に制限はなく、例えば、メタノール、エタノール、 n-プロパノール等のアルコール系溶媒、ジオキサン、ジメトキシエタン等のエーテル 系化合物を挙げることができる。使用する塩基としては、水酸化ナトリウム、水酸化カ リウム、水酸化リチウム等の無機塩基を挙げることができる。使用する溶媒量は化合 物(6)に対し、重量で1から100倍量の範囲であり、好ましくは3倍量から10倍量であ る。また使用する塩基量は化合物(6)1モルに対し2モル以上であればよい。塩基は 水に溶解し、水溶液として使用する。水の量は溶解した塩基が0.5規定から10規定 程度になるように調整すればよいが、好ましくは2規定から5規定程度である。反応温 度は室温~300℃、好ましくは室温~100℃の範囲である。反応時間は反応温度に よっても異なるが、1〜48時間程度でよく、通常は1〜5時間で完了する。反応終了 後は反応液を酸性化し、非水溶性有機溶媒で抽出するか、あるいは固体を分離する などの方法によって化合物(1)を得ることができる。酸性化のために使用する酸とし ては、アミノ基の保護基が脱離しないものであれば特に制限はないが、クエン酸を使 用するのが好ましい。

なお、この工程の反応は、水と混和しない有機溶媒と、水性塩基、そして相間移動 触媒を使用したいわゆる二層反応の条件下においても同様に実施することができる

[0046] このようにして得られた化合物(1)のアミノ基の保護基を脱離させれば、前記式(1')で表されるような、抗菌剤として有用なキノロンカルボン酸誘導体が得られる。脱保護は、使用した保護基に適した条件下で実施すればよいが、例えば塩酸等を用いて加水分解することにより行われる。なお、この化合物(1')は酸付加塩又はその水和物として単離することもできる。

実施例1

[0047] 本発明の化合物及びそれらの化合物を中間体とするキノロンカルボン酸誘導体の 製造工程を具体例で以下に示す。

参考例1:2,4-ジフルオロ-3-メトキシ安息香酸エチル

2, 4-ジフルオロ-3-メトキシ安息香酸(18.8 g)を反応容器に入れ、室温下トルエン100 mLを加えて懸濁した。N, N-ジメチルホルムアミド0.5 mLを滴下後、塩化チオニル14.6 mLを滴下し、60℃で加熱攪拌した。7時間後、エタノール50 mLを加え、不溶物を濾去した。濾液を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムにて乾燥した。溶媒を留去し、淡黄色油状物として標記化合物(21.4g)を得た。

#### [0048] 実施例1:

(3R)-3-(1-第三級ブトキシカルボニルアミノシクロプロピル)-ピロリジン(64 mg , 85%含量)を溶媒(0.45 mL, 下記表1参照)に溶解し、2,4-ジフルオロ-3-メトキシ安息香酸エチル(45 mg)、さらにトリエチルアミン (0.04 mL)を添加した後、75℃で攪拌した。18時間後、放冷し、10%クエン酸水溶液で分液し、AcOEtで抽出を行った。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、ろ過後、溶媒を留去した。残留物を「H-NMRで測定し、芳香族へのアミノ基の位置選択性を求めた。[表1]

アミノ基の位置選択性

溶媒	2位:4位
ジメチルスルホキシド	18:82
1 -エチル- 3 -メチルイミダゾリウム	
トリフルオロスルホナート	20:80
N,N―ジメチルホルムアミド	29:71
アセトニトリル	50:50
テトラヒドロフラン	72:28
酢酸エチル	80:20
トルエン	90:10

2-[(3R)-3-(1-第三級ブトキシカルボニルアミノシクロプロピル)-ピロリジン-1-イル]-4-フルオロ-3-メトキシ安息香酸エチル(2位導入体)

無色油状;  $^{1}$ H-NMR(400 MHz,CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  0. 73-0. 85(m, 4H),1. 36(t, J=6. 8 Hz,3H),1. 42(s,9H),1. 66-1. 72(m, 1H),1. 92-2. 05(m, 1H),2. 28-2. 43(m, 1H),3. 26-3. 34(m, 3H),3. 47-3. 53(m, 1H),3. 82(s,3H),4. 10(q,J=6. 8Hz,2H),4. 99(br s,1H),6. 63(t,J=9. 0 Hz,1H),7. 19(dd,J=9. 0,6. 4 Hz,1H).

4-[(3R)-3-(1-第三級ブトキシカルボニルアミノシクロプロピル)-ピロリジン-1-イル]-2-フルオロ-3-メトキシ安息香酸エチル(4位導入体)

白色結晶; <sup>1</sup>H-NMR(400 MHz, CDCl<sub>3</sub>)δ 0. 76-0. 88(m, 4H), 1. 37(t, J=7.3 Hz, 3H), 1. 41(s, 9H), 1. 70-1. 79(m, 1H), 1. 95-2. 05(m, 1H), 2. 28-2. 38(m, 1H), 3. 30-3. 38(m, 1H), 3. 45-3. 60(m, 3H), 3. 78(s, 3H), 4. 33(q, J=7. 3 H z, 2H), 4. 90(br s, 1H), 6. 31(d, J=9. 0 Hz, 1H), 7. 19(t, J=9. 0,1H).

[0049] 実施例2:4-「(3R)-3-(1-第三級ブトキシカルボニルアミノシクロプロピル)-ピロリ ジン-1-イル]-2-フルオロ-3-メトキシ安息香酸エチル

(3R)-3-(1-第三級ブトキシカルボニルアミノシクロプロピル)-ピロリジン(4.75 g, 85%含量)をジメチルスルホキシド(30 mL)に溶解し、2,4-ジフルオロ-3-メトキシ安息香酸エチル(3.2 g)、さらにトリエチルアミン (3.1 mL)を添加した後、75℃で攪拌した。18時間後、放冷し、10%クエン酸水溶液を加え、AcOEtで抽出を行った。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、ろ過後、溶媒を留去した。得られた残留物結晶6.22g(2位:4位=17:83)をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=4:1)に付し、標記化合物を白色結晶(4.75 g)として得た。

[0050] 実施例3:4-「(3R)-3-(1-第三級ブトキシカルボニルアミノシクロプロピル)-ピロリ ジン-1-イル ]-2-フルオロ-3-メトキシ安息香酸

4-[(3R)-3-(1-第三級ブトキシカルボニルアミノシクロプロピル)-ピロリジン-1-イル]-2-フルオロ-3-メトキシ安息香酸エチル(3.61g)をエタノール28mLに溶か し、1規定の水酸化ナトリウム水溶液(34.5mL)を加え、50℃で加熱攪拌した。反応 終了後、10%クエン酸水溶液を加え、クロロホルムで抽出を行った。有機層を無水 硫酸ナトリウムで乾燥し、ろ過後、溶媒を留去した。標記化合物を残留物結晶4.45g として得た。該結晶は精製することなく次工程に用いた。

[0051] 実施例4: {4-「(3R)-3-(1-第三級ブトキシカルボニルアミノシクロプロピル)-ピロ リジン-1-イル]-2-フルオロ-3-メトキシベンゾイル}酢酸エチル

4-[(3R)-3-(1-第三級ブトキシカルボニルアミノシクロプロピル)ーピロリジンー1-イル]-2-フルオロ-3-メトキシ安息香酸の粗体(2.0 g)を室温下テトラヒドロフラン10 mLに溶解し、ここに1,1'-カルボニルジイミダゾール(0.97 g)を加えて2時間攪拌した。一方、マロン酸モノエチルエステル(1.59 g)を水浴で冷却しつつテトラヒドロフラン245 mLを加えた。滴下終了後、マグネシウムエトキシド(0.69 g)を加え、2時間攪拌した。2時間後この反応液を前者の反応液に加え、さらに2時間攪拌した。反応液に水102 mLを加えて酢酸エチルで抽出した。有機層を炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムにて乾燥し、ろ過後、ろ液を減圧濃縮して残留油状物2.6gを得た。得られた残留油状物をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=2:1)に付し、標記化合物を淡黄色油状物(1.24 g)として得た。

淡黄色油状; <sup>1</sup>H-NMR(400 MHz,CDCl<sub>3</sub>) δ0.73-0.88(m, 4H),1.37(t, J=6.8 Hz, 3H),1.41(s, 9H),1.66-1.80(m, 1H),1.95-2.05(m, 1H),2.20-2.44(m, 1H),3.25-3.40(m,1H),3.50-3.65(m, 3H),3.77(s, 3H),3.90(d, J=3.6 Hz,keto),4.23(q, J=6.8 Hz,2H),4.92(br s,1H),5.73(s,enol),6.31(d,J=9.0 Hz,1H),7.58(t,J=9.0,1 H),12.77(br s,enol).

[0052] 実施例5: <u>(EアンドZ)-2-{4-「(3R)-3-(1-第三級ブトキシカルボニルアミノシクロプロピル)-ピロリジン-1-イル]-2-フルオロ-3-メトキシベンゾイル}-3-「(1R, 2S)-2-フルオロ-1-シクロプロピルアミノ]アクリル酸エチル</u>

{4-[(3R)-3-(1-第三級ブトキシカルボニルアミノシクロプロピル)-ピロリジン-1-イル]-2-フルオロ-3-メトキシベンゾイル}酢酸エチル(0.79 g)に無水酢酸(0

. 48 mL)およびオルトギ酸エチル (0.71 mL)を室温下で加えて溶解した。反応液を加熱(内温120℃)して3時間攪拌した後、反応液を減圧濃縮した。濃縮残留物をトルエンに溶解してトルエンを減圧留去し、残留物に酢酸エチル8.0 mLを加えて溶解し、水浴下で(1R,2S)-2-フルオロシクロプロピルアミン・トシル酸塩(0.46g)、及びトリエチルアミン (0.36 mL)を加えて2時間攪拌した。反応液の不溶物をろ去し、濾液を水および飽和食塩水で洗浄した。無水硫酸ナトリウムにて乾燥し、ろ過後、ろ液を減圧濃縮してE体とZ体の混合物である標記化合物の粗体(1.11g)を赤色油状物として得た。

[0053] 実施例6: <u>7-「(3R)-3-(1-第三級ブトキシカルボニルアミノシクロプロピル)-ピロリジン-1-イル</u>]-1-「(1R, 2S)-2-フルオロ-1-シクロプロピルアミノ]-1, 4-ジヒドロ-8-メトキシ-4-オキソキノリン-3-カルボン酸

(EアンドZ)-2-{4-[(3R)-3-(1-第三級ブトキシカルボニルアミノシクロプロピル)-ピロリジン-1-イル]-2-フルオロ-3-メトキシベンゾイル}-3-[(1R, 2S)-2-フルオロ-1-シクロプロピルアミノ]アクリル酸エチルの粗体(1.08 g)をエタノール5mLに溶かし、3規定水酸化カリウム水溶液10mLを加えて50℃で加熱攪拌した。2時間後、反応液を氷冷し、10%クエン酸水溶液で酸性にし、クロロホルムで抽出を行った。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、ろ過後、溶媒を留去した。得られた残留物0.89mgをシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、標記の化合物を淡褐色結晶として得た。

淡褐色結晶; <sup>1</sup>H-NMR(270 MHz, CDCl<sub>3</sub>) δ 0. 68-0. 95 (m, 4H), 1. 30-1. 60 (m, 2H), 1. 43 (s, 9H), 1. 72-1. 90 (m, 1H), 2. 05-2. 15 (m, 1H), 2. 23-2. 40 (m, 1H), 3. 37-3. 71 (m, 4H), 3. 53 (s, 3H), 3. 80-3. 90 (m, 1H), 4. 75-5. 05 (md, J=51. 9 Hz, 1H), 4. 98 (brs, 1H), 6. 94 (d, J=9. 2 Hz, 1H), 8. 07 (d, J=9. 2 Hz, 1H), 8. 66 (d, J=3. 1 Hz, 1H), 15. 20 (br s, 1H).

## 請求の範囲

## [1] 下記式(6):

[化11]

(式中、 $R^1$ 及び $R^2$ はそれぞれ独立して低級アルキル基を示し、Aはアミノ基の保護基を示す)で表される化合物を含水溶媒中、塩基で処理することを特徴とする、式(1): [化12]

$$\begin{array}{c} O \\ CO_2H \\ OR^1 \\ \end{array}$$

(式中、R¹及びAは前記の通りである)で表される化合物の製造方法。

[2] 前記式(6)で表される化合物が、式(5):

[化13]

$$\begin{array}{c}
O \\
CO_2R^2 \\
N \\
OR^1
\end{array}$$
(5)

(式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>及びAは前記の通りである)で表される化合物とオルトエステルとを反応させた後、(1R, 2S)-2-フルオロシクロプロピルアミン又はその塩と反応させて製造されるものである、請求項1記載の製造方法。

[3] 前記式(5)で表される化合物が、式(4): [化14]

$$ANH \longrightarrow N \longrightarrow F$$
 (4)

(式中、R¹及びAは前記の通りである)で表される化合物をハロゲン化剤で酸ハライドに変換するか又はカルボニルジイミダゾール縮合剤でアシルイミダゾールに変換後、マロン酸モノ低級アルキルエステルのマグネシウム塩と反応させるか、又は塩基の存在下にマロン酸モノ低級アルキルエステルと反応させて製造されるものである、請求項2記載の製造方法。

[4] 前記式(4)で表される化合物が、式(3): [化15]

$$ANH \longrightarrow N \longrightarrow F$$
 (3)

(Rは低級アルキル基を示し、R<sup>1</sup>及びAは前記の通りである)で表される化合物を加水分解して製造されるものである、請求項3記載の製造方法。

[5] 前記式(3)で表される化合物が、式(2):

[化16]

$$F \xrightarrow{CO_2R} F \qquad (2)$$

(式中、R及びR<sup>1</sup>は前記の通りである)で表される化合物を、上記式(2)の化合物が溶解する溶媒中で、下記式:

[化17]

(式中、Aは前記の通りである)で表される化合物と反応させて製造されるものである、請求項4記載の製造方法。

- [6] 溶媒が高極性溶媒である、請求項5記載の製造方法。
- [7] 高極性溶媒が、ジメチルスルホキシド、N, N-ジメチルホルムアミド、及びイオン性液体から選ばれる高極性溶媒である、請求項6記載の製造方法。
- [8] 溶媒がジメチルスルホキシドである請求項5記載の製造方法。
- [9] 式(6):

[化18]

(式中、 $R^1$ 及び $R^2$ はそれぞれ独立して低級アルキル基を示し、Aはアミノ基の保護基を示す)で表される化合物。

[10] 式(5):

[化19]

$$\begin{array}{c}
O \\
CO_2R^2 \\
N \\
OR^1
\end{array}$$
(5)

 $(式中、<math>R^1$ 及び $R^2$ はそれぞれ独立して低級アルキル基を示し、Aはアミノ基の保護基を示す)で表される化合物。

[11] 式(4):

[化20]

$$ANH \longrightarrow N \longrightarrow F$$
 (4)

(式中、 $R^1$ は低級アルキル基を示し、Aはアミノ基の保護基を示す)で表される化合物

[12] 式(3):

[化21]

$$ANH \longrightarrow N \longrightarrow F$$
 (3)

(Rは及びR<sup>1</sup>はそれぞれ独立して低級アルキル基を示し、Aはアミノ基の保護基を示す)で表される化合物。

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/00860

A. CLASSIFIC	CATION OF SUBJECT MATTER		PCT/JP2	004/008607
Int.Cl	CATION OF SUBJECT MATTER CO7D401/Q4			
According to In	ternational Patent Classification (IPC) or to both natio			
B. FIELDS SE		nal classification and IPC		
Minimum docur	nentation searched (classification gustom 6-11			
Int.Cl	C07D401/04	classification symbols)		
	·			
·_	•			
Documentation:	searched other than minimum documentation to the ex	tent that such documents ar	e included in the	fields searched
	·	_	III UIC	noids scarched
Electronia data l				
CAPLUS	pase consulted during the international search (name of (STN), REGISTRY (STN)	f data base and, where pract	icable, search ter	ms used)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		
C. DOCUMEN	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		<del></del>	
				•
Category*	Citation of document, with indication, where a	ppropriate, of the relevant	passages	Relevant to claim No.
A	WO 97/19072 Al (Daiichi Pha Ltd.),	rmaceutical Co.	,	1-12
	29 May, 1997 (29.05.97).			·
	Full text		Í	
·	& EP 911328 A1 & US	6184388 B1	ľ	
A	WO 02/40487 Al (Daiichi Pha	rmaceutical Co		1 10
	Hca.,,		·	1-12
	23 May, 2002 (23.05.02), Full text		1	
	& EP 1336611 A1		İ	
	·		1	
		•	ì	
Ì	•			
			İ	
			]	
Further doc	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family a	nnex.	
Special categ  A" document de	ories of cited documents:	"T" later document publish	ned after the interr	national filing date or priority
to be of partic	fining the general state of the art which is not considered cular relevance			
E" earlier applic filing date	plication or patent but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention			imad immedian
	nich may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone		
special reason	n (as specified)	"Y" document of particular	r relevance: the ala	imed invention cannot be
P" document pul	erring to an oral disclosure, use, exhibition or other means blished prior to the international filing date but later than	considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art		
the priority da	ate claimed	"&" document member of i	son skilled in the a	π
ate of the actual	completion of the international search			
14 July	, 2004 (14.07.04)	Date of mailing of the int 03 August,	ernational search	report
		l co magase,	2004 (03:	00.04)
lame and mailing	address of the ISA/	Authorized officer	· .	
Japanes	e Patent Office	- I Smith Control		
acsimile No.		Telephone No.		
rm PCT/ISA/210	(second sheet) (January 2004)	, recommend		

			04/008607
A. 発明の Int.Cl	属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) 'C07D401/04		
B. 調査を			
調査を行った	最小限資料(国際特許分類(IPC))	•	•
Int. C	1 <sup>7</sup> C07D401/04	,	
息 小阳次岭 N	Al or We that a growth		
权 小 收 員 科 及 。	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
		•	•
• •			
		· .	
国際調査で使り CAPLUS	用した電子データベース(データベースの名称、 (STN),REGISTRY(STN)	、調査に使用した用語)	
C. 関連する	ると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用 本本 在		開油・ナフ
	111人間は一次の一部の固別が関連する。	ときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	WU 97/19072 A1(第一製薬株式会社)		1-12
	1997. 05. 29, 全文 & EP 911328 A1 &	US 6184388 B1	1-14
٨			
Α .	W0 02/40487 A1(第一製薬株式会社)	•	1-12
	2002.05.23,全文 & EP 1336611 A1		1 12
		•	
•		•	
•	•		
	٠.		
] C欄の続き	にも文献が列挙されている。		
		□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
・ 引用文献の	シカテゴリー 『のちょ 文本ではなった。	の日の後に公表された文献	
もの	草のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表さ	れた文献であって
E」国際出廊	日前の出願または特許であるが、国際出願日	口限と才盾するものではなく。 A	明の原理又は理論
クタに公衣されたもの		の理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、当	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
日共1人は他の性型を加える。		2が別性又は進歩性がたいと多ら	られるもの
<b>人</b>	は他の特別な理由を確立するために引用する性を付す)	「」」 特に関連のある文献であって 当	診す酔しぬのっい
「O」口頭によ	る開示、使用、展示等に言及する文本	エルス版との、当菜者にとって自	明である組入北に
P」国際出願 ————	日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	よって進歩性がないと考えられる「&」同一パテントファミリー文献	もの
際調査を完了	した日 14.07.2004		2004
際調査機関の	名称及びあて先	性節序密大帝 ////	1.1
日本国	特許庁(ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員)	4C 3229
郵	便番号100-8915	渡辺 仁	
不从来 ————————————————————————————————————	千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3150
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		